

【公報種別】特許法第17条の2の規定による補正の掲載

【部門区分】第3部門第3区分

【発行日】平成18年1月5日(2006.1.5)

【公表番号】特表2005-501957(P2005-501957A)

【公表日】平成17年1月20日(2005.1.20)

【年通号数】公開・登録公報2005-003

【出願番号】特願2003-525115(P2003-525115)

【国際特許分類】

C 1 0 M 107/02 (2006.01)
C 0 7 C 2/34 (2006.01)
C 0 7 C 11/02 (2006.01)
C 0 8 F 4/64 (2006.01)
C 0 8 F 10/00 (2006.01)
C 1 0 M 105/04 (2006.01)
 C 0 7 B 61/00 (2006.01)
 C 0 9 G 1/08 (2006.01)
 C 1 0 N 40/04 (2006.01)
 C 1 0 N 40/08 (2006.01)
 C 1 0 N 40/26 (2006.01)

【F I】

C 1 0 M 107/02
 C 0 7 C 2/34
 C 0 7 C 11/02
 C 0 8 F 4/64
 C 0 8 F 10/00 5 1 0
 C 1 0 M 105/04
 C 0 7 B 61/00 3 0 0
 C 0 9 G 1/08
 C 1 0 N 40:04
 C 1 0 N 40:08
 C 1 0 N 40:26

【手続補正書】

【提出日】平成17年8月9日(2005.8.9)

【手続補正1】

【補正対象書類名】特許請求の範囲

【補正対象項目名】請求項3

【補正方法】変更

【補正の内容】

【請求項3】

オレフィンモノマーを単一部位触媒の存在下に接触させる工程、及び該オレフィンモノマーのオリゴマー化を行なって、分子量約10,000以下の実質的に位置規則的オリゴマーを生成する工程を含むポリ- - オレフィンの製造方法。